PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-112938

(43)Date of publication of application: 29.06.1984

(51)Int.CI.

C07C 53/02 C07C 55/06 C07C 59/06 // B01J 19/12 B01J 31/02

(21)Application number: 57-221768

(71)Applicant: TOKYO INST OF TECHNOL

(22)Date of filing:

20.12.1982

(72)Inventor: TATSUKI SHIGEO

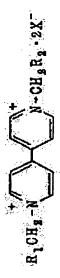
KITAMURA NOBORU

(54) PHOTO-REDUCTION OF CARBON DIOXIDE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain formic acid, oxalic acid, lower hydroxy acid, etc., in high efficiency, by the irradiation of light to an aqueous medium containing CO2, bipyridinium dicatuon, a reducing photosensitizer, and a reducing agent for the regeneration of the photosensitizer.

CONSTITUTION: Formic acid, oxalic acid, etc. can be prepared by the irradiation of light to an aqueous medium (preferably a mixture of water and alcohol, etc.) containing (A) CO2, (B) the bipyridinium dication of formula (R1 and R2 are H, alkyl, aralkyl, etc.; X is CI, I, Br, SO4, PO4, etc.), (C) a reducing photosensitizer [e.g. tris (2,2'-bipyridine) ruthenium (II)], and (D) a reducing agent (e.g. triethanolamine). The compound (A) is reduced to the radical by the light irradiation in the presence of the component (B), and CO2 is reduced with the radical. The photosensitizer with its reducing power lost is regenerated with the component (C) and recycled.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

THIS PAGE BLART (USPIC)

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

JUIS PAGE BLANK (USPTO)

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—112938

௵Int. Cl.³	識別記号	庁内整理番号	❸公開 昭和59年(1984)6月29日
C 07 C 53/02		8318—4H	
55/06		8318—4 H	発明の数 1
59/06		8318—4H	審査請求 有
// B 01 J 19/12		6542—4G	
31/02	102	7059—4G	(全 6 頁)
•		•	

69二酸化炭素の光還元方法

②特

類 昭57—221768

22出

图57(1982)12月20日

⑩発 明 者 田附重夫

横浜市神奈川区三ツ沢中町21ー

1

70発 明 者 喜多村曻

川崎市麻生区虹ケ丘2丁目3ー

4 --602

切出 願 人 東京工業大学長

個代 理 人 弁理士 杉村暁秀

外1名

朔 知 臣

1. 発明の名称 二酸化炭素の光遮元方法

2. 特許 韻求の 範囲

- 1 (1) 二般化炭素、ならびに(2) ビビリジニウム ジカチオン、(3) ビビリジニウムジカチオンを 光盛元し得る遠元性光均感剤および(4) 遊元性 を失なつた光増感剤を再生するための遊元剤 を含有する水性媒体に光照射することを特徴 とする二般化炭素の光溫元方法。
- 2 ビビリジニウムジカチオンがメチルビオローゲンである特許的求の範囲の第1項に記載の方法。
- 8. 選元性光物感剤がトリスピピリジンルテニウム (II) 錯体またはトリスピジアジンルテニウム (II) 錯体である特許語求の範囲の第1項または第2項に記載の方法。
- ▲ 水性媒体が水と鹿和し得る有機溶媒と水と の混合溶媒である特許 謝求の難囲の第 1 ~ 8 項のいずれか一つの項に記載の方法。

・8. 発明の 節細な説明

本発明者等は、これらの事情に鑑み、二酸化炭

特開昭59-112938 (2)

業の光 選 元 闘 定の高 効 率 化を鋭 意 研 究 したと ころ、 ビ ピ リ ジ ニ ウ ム ジ カ チ オ ン と 型 元 性 光 増 感 剤 と を 。 組 合 わ せ 使 用 する こ と に よ り 上 述 の 目 的 を 遊 成 で き る こ と を 見 い 出 し 、 本 発 明 に 到 避 し た も の で あ ス _

すなわち、本発明は(1) 二酸化炭素、ならびに(2) ビビリジニウムジカチオン、(8) ビビリジニウムジカチオンを光端元し得る選元性光増感剤および(4) 湿元性を失なつた光増感剤を再生するための選元 剤を含有する水性媒体に光照射することを特徴と する二酸化炭素の光濃元方法に関するものである。

本発明方法では、(i) 水性媒質中でビビリジニウムジカチォンを選元性光増感剤の存在下に光射れることによりビビリジニウムカチォンラシカルに変換し、(出) 同時に共存する二酸化炭素を100円では、(iii) 温元性を失なつた光増感剤を共存する光地感剤を共用選元剤によって選元性光増感過元に、が感謝再生用選元剤によって、ジカチォンの選元に循環使用することにより、二酸化炭素を高い効率

は、例えば、メチルビオローゲン、エチルビオローゲン、ベンジルビオローゲン、ア,ア'・ビビリジニウム・1,1'・ビス(エチルスルフォネート)などがある。本 発明方法において酸化湿元の機能が一つなる 极本 因子は上式(1)で表わされるビビリジニウム塩の骨格構造であり、 R1 および R2 の遊いによって 8 解性、分子の集合性などの物理的にはほどが生じても、酸化凝元を行う化学的能力にはほとんど 繋が生じない。また アニオン X⁻の 違いによって 6 本質的な酸 化凝元の反応性は影響を受けない。

選元性光増感剤とは、その励起状態がピピリジニウムジカチォンに単子移動を行う能力のある 化合物群を意味する。式(I)で表わされるピピリジニウム塩の光遅元については既知であり、この際に利用できる選元性光増感剤は多数知られており、例えば、トリス(2,21-ピリジンルテニウム(II)のようなトリスピーピピラジン)ルテニウム(II)のようなトリスピ

で、例えば、 ギ酸、 シュウ酸 および低級 オキシ酸などに光遊元 固定することができる。

ここにピピリジニウムジカチオンは、固体状態 ではアニオン X⁻ と対になつて、次の一般式(I)で表 わされる塩として存在する。

$$R_{1}OH_{2}-N$$

$$N-CH_{2}R_{2}\cdot 2X$$
(1)

ジアジンルテニウム(E)錯体で代設されるジアジ ン銷体製、ポルフィリン錯体類、芳香族炭化水素 類、ヘテロ芳香族炭化水素類、ベンゾフェノン類、 各種色素類など多様である。これらの選元性光増 殿 創 群 は 全 て 利 用 可 能 で あ る が 、 光 吸 収 波 長 領 域 、 安定性、ターンオーバー数などの利用効率に関与 する程々の契因を考慮して避択する必要がある。 既に水の光分解反応の触媒として研究例の多いト リスピピリジンルテニウム (『) 錐体、ビジアジン ルテニウム(Ⅱ)鉛体およびポリフィリン館体製は 特に有効な避元性光増感剤である。避元性光増感 剤のターンォーバー数を増大するには、反応系に 盥元 剤を共存させて 温元 性を 失なつた 光 増感 剤を 選元剤の作用により選元性光増廏剤に再生する必 嬰 が ある。 光 増 感 剤 再 生 用 選 元 剤 と し て は 多 数 の 既知の超元朝を挙げることができ、光増感剤を避 元し得る酸化酸位を有する化合物であればよい。 例えば、トリエタノールアミン、アスコルピン酸、 ジチオナイト、これらの混合物を使用することが できる。特に、トリェタノールアミンが好ましい。

特開昭59-112938(3)

二酸化炭素を反応系に導入する方法としては圧入法またはバッブル法があるが、本反応プロセスは常圧で充分進行する。しかし、反応系を高圧にすると反応媒体への二酸化炭素の溶解度が高くなるので、反応容器の耐圧性の範囲内で圧入することは好ましい条件である。

照射する光の波長は避元性光増感剤の吸収スペクトル領域である必要がある。また、水性媒体お

ピピリジニウムジカチォンの選元反応、

(出) 共存する二酸化炭素を(j)の反応で生成したビビリジニウムカチオンラジカルにより選元する二酸化炭素の選元方法、および

(iii) (ii)の反応で避元性を失なつた光増感剤を共存する光増感剤再生用避元剤によつて避元性光増 酸剤に再生する光増感剤の選元反応

が同一反応系内で同時に行われ、これにより二酸 化炭素を光凝元して高い効率で、例えばギ酸、シュウ酸および低級オキシ酸を得ることができる。

次に本発明を実施例および比較例について解述する。

奖施例 1

パイレックスガラス製円簡型反応器にトリス
(2.2'-ピピリジン)ルテニウム(1) 8×10⁻⁵
M、メチルピオローゲン 2×10⁻⁸ M、トリエタ
ノールアミン 0.6 M を含 有する水溶液 1 0 mlを入れ、これに二酸化炭素を 1 0 0 ml/分の辺さで吹き込みながら、300 W 高圧水銀灯を用いて、7cm の距離より、硫酸銅水溶液フィルターを介して、

・よびビビリジニウムジカチォンに光が吸収されることは、エネルギー利用効率の低下の原因となり、また反応系の光分解などの副反応を起す恐れがあるため好ましくない。このため、光の波長は恐常300m以上である。従つて、反応容器は恐常のガラス製反応器で充分である。光源の超数としては、光の波長に応じて水銀灯、キャノンランプ、メタルハライドランブ、太陽光などを遂択使用すればよい。

反応温度には特に制限はないが、反応系が放動 状態にある温度であることが必要である。 高温にすることは、二酸化炭素の溶解度が減少するので 不利である。 遊常、氢温で反応を行うのが過当で

本発明方法においては、上述のように、次の 3 班の反応:

(1) 水性軟体中でビビリジニウムジカチオンを選元性光増感剤の存在下に光照射することにより選元してビビリジニウムジカチオンの選元体であるビビリジニウムカチオンラジカルを生成する

多時間光照射を行つた。反応系の温度制剤は行わなかった。反応溶液を細管式等速電気泳動装置(品津製作所IP-IB型)にて分析したところ、1.8×10⁻⁸ Mの機度の半酸が生成しており、またシュウ酸、グリコール酸なども生成していることが判明した。反応溶液の色は無色であって、二酸化炭素を吹き込む削と較べて変化が認められなかった。

これに対し、二般化炭素の代りに窒素ガスを吹き込んだ場合には、 ギ酸、 シュウ酸およびクリコール酸などの生成は全く 認められず、 メチルが反応系中に 都優されて 背紫色を呈した。 このことがから 東施例 1 の反応条件において、 光エネルギーは選元性光均酸剤であるトリス(2、21-ビビリンとルチュウム(II)に選択的に 吸収され、 メチルと ローゲンが カチォンラジカルに 選元されていることが 判る。

契施例 2

実 艇例 1 と 同 様 の 反 応 条 件 に お い て 8 時 間 光 服

特開昭59-112938(4)

射を行い、同様の方法で分析したところ、
6.9×10⁻⁸ M の渡度のギ酸のほかにシュウ酸、・
グリコール酸などが綴められた。

实施例 8

実施例1において、選元性光増感剤としてトリス(2,8′-ピピラジン)ルテニウム(II)8×10⁻⁵ Mを用い、その他の条件を実施例1と同様にして、2時間光照射を行つた。反応終了後、実施例1と同様の分析法で分析したところ、4.9×10⁻⁸ Mの濃度のギ酸のほかにシュウ酸が認められた。反応溶液の色は無色であつて、二酸化炭素を吹き込む削と較べて変化が認められなかつた。

これに対し、二酸化炭素の代りに窒素ガスを吹き込んだ場合には、ギ酸およびシュウ酸などの生成は全く総められず、メチルピオローゲンの避元体であるカチオンラジカルが反応系中に蓄限されて背紫色を呈した。このことから、実施例 8 の反応条件においても、光エネルギーは避元性/光増感剤であるトリス(2)・21・ビビラジン)ルテニウム(11)に選択的に吸収され、メチルピオローゲンが

で光照射を 5 時間行つた。反応溶液を突施例 1 と同様に分析したが、ギ酸およびシュウ酸の生成は 組められなかつた。

比較例 2

実施例1と同様の反応器にトリス(2,21-ビビラジン)ルテニウム(I) 6×10⁻⁶ M およびトリエタノールアミン 0.6 M を含有する 水溶液 1 0 m を入れ、これに二酸化炭素を 1 0 0 m / 分の速さで吹き込みながら、突施例 1 と同様の条件で光照射を 5 時間行つた。ギ酸およびシュウ酸の生成は認められなかつた。

特許出版人 東京工業大学長

代理人弁理士 杉 村 既



间 弁組士 杉 村 與



カチォンョジカルに避元されていることが判る。 実<u>能例 4</u>

実配例 8 と同様の反応条件において 5 時間光照射を行い、削嫌の方法で分析したところ、

1.5 × 1 0⁻² M の終度のギ酸のほかにシュウ酸、 グリコール酸が認められた。

上述の契脳例1~4において、選元性光増感剤を加えない場合には、光戦収が行われず、従つて光反応が起らないのは当然のことであるが、電子移動剤であるメチルビオローゲンおよび光増感剤再生用選元剤であるトリエタノールアミンのうちのいずれか一方を欠く場合には、下配の比較のに示すように、二酸化炭素の選元は全く認められなかった。

比較例 1

契飾例 1 と同様の反応器にトリス(2 , 2' - ビビリジン)ルテニウム (E) 6 × 10⁻⁵ M およびメチルビオローゲン 2 × 10⁻² M を含有する水浴板 I 0 m を入れ、これに二酸化炭素を 1 0 0 m / 分の速さで吹き込みながら、実施例 1 と同様の条件

手 続 初 正 書

昭和 58 年 12 月 19 日

特許庁業 若 杉 和 失 殿

1. 事件の表示

昭和 57 年 特 許 顧 第 2 2 1 7 6 8 号

2 発明の名称

二酸化炭素の光還元方法

3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人

東京工業大学長

4. 代 理 人 〒100 東京都千代田区版が関三丁目2番4号 版 山 ビ ル デ ィ ン グ 7 版 電 斯 (581) 2 2 4 1 番 (代数)

(5925) 弁理士 杉 村 暁 秀 外 1 名

5.

6. 補正の対象 明御協の特許翻求の範囲、発明の詳細な説明 の機

7. 補正の内容 (別紙の通り)

体治疗

特開昭59-112938(5)

1.明細書第1頁第3~19行の特許請求の範囲を 次の通りに訂正する。

「2. 特許胡求の範囲

- 1 (1) 二酸化炭素、ならびに(3) <u>4 , 4′ ビビリジニウムジカチオン、(8) 4 , 4′ ビビリジニウムジカチオンを光還元し得る選元性光増感剤および(4) 還元性を失なった光増感剤を再生するための選元剤を含する水性媒体に光照射することを特徴とする二酸化炭素の光選元方法。</u>
- 2 4,4'-ビビリジニウムジカチォンがメチルビオローケンである特許請求の範囲の第1項に配載の方法。
- 8. 溺元性光増終剤がトリスピピリジンルテニウム(II)錯体またはトリスピジアジンルテニウム(II)錯体である特許請求の範囲の第1項または第2項に配載の方法。
- 水性低体が水と混和し得る有機溶媒と水との混合溶媒である特許請求の範囲の 第1~3項のいずれか一つの項に記載の
- 2. 明細書第2頁第2~8. 行、第8頁第2行、第7行、第7~8行、第12~13行、第14行、第15~16行、第19行、第4頁第8行、第5頁第12~13行、第14~15行、第7頁第2行、第8頁第1行、第17行、第19行、第20行、第9頁第1行および第2~3行の「ピピリジニウムジカチオン」に訂正する。
- 8. 同第4頁の式(1)の下第2行および第7行の「ア ラルキル基」を「アリール基」に訂正する。
- 4. 同第 9 頁第 4 行の「選元方法」を「選元反応」 に訂正し、

同頁第11行の「する。」の後に「なお、以下 にMはモルノルを意味する。」を加入する。

- 5. 関第10頁第1行の「2時間光照射」を「波接 820 nm 以上の光にて 2 時間照射」に訂正す る。
- 6. 同第10頁第6行の「判明した。」の後に「このギ酸収益は量子収率に換算すると 1・7 まであった。」を加入する。

- 7. 同第1 1 頁第 1 0 行の「認められた。」の後に「このギ酸収益は量子収率に換算すると 4・7 %であつた。」を加入する。
- 8. 同第13 頁第12 行以下に下記の実施例を加入する。

「寒施例 5

ジカチオンとして式(I)の 4 ・4 - ビビリジニウムジカチオン(R₁ = R₂ = フェニル基) 2 × 1 0⁻² M を用いた点を除き、実施例 1 と同様の反応条件において 2 時間光照射を行い、同様の方法で分析したところ、 2・2 4 × 1 0⁻⁸ M の 凝度のギ酸が 認められた。このギ酸収量は 登子収率に換算すると 1・0 %であつた。

実施例 6

ジカチオンとして式(I) の 4 - 4' - E' E' J ジェウムジカチオン($R_1 = R_2 = -CH_2SO_8^-$) 2×10^{-2} M を用いた点を除き、実施例 1 と同様の反応条件において 2 時間光照射を行い、同様の方法で分析したところ、 $2 \cdot 3 \cdot 1 \times 10^{-8}$ M の 機関の ギ酸が 脳められた。この ギ酸収 量は 数子収

率に換算すると 1・0 名であつた。

実施例7

ジカチオンとして式(1) の 4 ・ 4′ - ビビリジニウムジカチオン(R₁ = R₂ = フェニル基) 2 × 1 0⁻² M を用いた点を除き、実施例 3 と同様の反応条件において 3 時間光照射を行い、同様の方法で分析したところ、 5・9 9 × 1 0⁻⁸ M の漫度のギ酸が認められた。このギ酸収量は量子収率に換算すると 1・8 %であつた。

爽施例8

ジカチオンとして式(1) の 4 ・ 4′-ビビリジニウムジカチオン(R₁ = R₂ = -OH₂SO₈⁻) 2 × 1 0⁻² M を用いた点を除き、実施例 8 と同様の反応条件において 2 時間光照射を行い、同様の方法で分析したところ、 7・0 8 × 1 0⁻⁸ M の渡り取が解が移められた。このギ酸収扱は数子収率に換算すると 2・2 % であつた。」

代理人弁理士 杉 村 暁 秀 外 1 名

